10日本国特許庁(JP)

⑩実用新案公報(Y2)

昭63 - 18429

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

2040公告 昭和63年(1988) 5月24日

B 01 J 2/14

6865-4G

(全4頁)

図考案の名称 粉体処理装置

> 到実 願 昭59-139270

⑥公 開 昭61-55927

223出 願 昭59(1984)9月12日 ❷昭61(1986)4月15日

⑰考 案 者 辻 新次郎

大阪府堺市北三国ケ丘町 4 丁 3 番 24号

⑪出 願 人 辻 新次郎

大阪府堺市北三国ケ丘町4丁3番24号

砂代 理 人 弁理士 鈴木 由充

審査官 山本 恵三

69参考文献 ・特開 昭58-177167(JP, A)

特公 昭56-21454(JP, B2)

1

舒実用新塞登録請求の節囲

前面が閉口し、後部に枢軸を備えて軸受に回転 自由に軸承され回転駆動装置に連繫した回転ドラ ムと、該ドラムの開口面を開閉する透明な開閉板 られ、ドラム内を減圧する減圧機構と、軸受部材 を涌してドラム内に導入した給液管の先端に噴霧 ノズルを備え、基端とポンプを介して液槽に接続 した噴霧機構と、基端が軸受部材に取付けられ、 開閉板の内面に接触した拭き具とを具備して成る 10 〈考案の構成および効果〉 粉体処理装置。

考案の詳細な説明

〈考案の技術分野〉

本考案は粉、粒体の表面に被膜を形成し、或い は造粒処理等に適用する粉体処理装置に関する。 〈考案の背景〉

出願人は以前、密閉型回転ドラムに対し、回転 支承軸中を挿通してドラム内に連通した減圧機 構、および噴霧機構を配備し、ドラム中へ処理す して回転しつつ内部を減圧し、かかる減圧下にて 噴霧機構を作動して溶媒または溶液を噴霧し造粒 する処理装置を提案した(特願昭57-59858号)。 ところが、斯る処理装置は、減圧機構の吸気管お 中を挿通してドラム内に導入しているため、噴霧 ノズル或いは吸気管に取付けたフイルター等の清 掃、脱着に際し、作業性が悪い許りでなく特に附 2

着した粉体等がドラム内に落下する不利があるこ とが判つた。

〈考案の目的〉

本考案は上記の点に鑑し、噴霧ノズル或いは吸 と、この開閉板の面内に軸受部材を介して支持せ 5 込口フィルターの清掃、交換或いはノズルの噴霧 テスト等をドラムの外部にて行い得ると共に、ド ラム内の粉体を外部より監視しながら処理できる 新規な粉体処理装置を提供することを目的とす

上記目的を達成するため、本考案では、ドラム の後部に枢軸を備えてこれを軸承し、前面を開口 して透明開閉板を着脱可能に嵌着して塞ぎ、該開 閉板の面内に軸受を介して噴霧機構および減圧機 15 構の配管をドラム内へ導入し、更にドラム内に は、基端が軸受に取付けられ、開閉板の内面に接 触した拭き具を配備した。斯る構成によると、ド ラムの開口面から開閉板を取外したとき、噴霧ノ ズルおよび吸気口フィルターは開閉板に支持され べき粉体を収容し回転駆動および減圧機構を作動 20 てドラムから脱出しており、従つて、ドラム内の 洗浄が容易となり、且つ噴霧ノズルおよび吸気口 フイルターの清掃、脱着或いはノズルの噴霧テス ト等をドラム外部で行ない得る。しかも、開閉板 が透明であり、且つドラム中に開閉板に接触した よび喷霧機構の給液管を、ドラムを軸承した支軸 25 拭き具を配備したから、ドラム内の粉体を外部よ り監視しながら処理できる。

> 更に、ドラムの閉口面を斜め上向きに設定し、 これに開閉板を嵌着することによつて、開閉板に

3

構成する軸受は、ドラム中の斜め上方に位置し、 軸受シール部分への粉体附着が減少する等の幾多 の効果を奏する。

〈実施例の説明〉

す。

本考案の粉体処理装置は、機台上に縦設したブ ラケット1の上部に軸受体11を傾動可能に枢止 し、該軸受体11に回転ドラム2を軸承してな し、この開口面と対向する後壁中心に枢軸21を 突設して前記軸受体 1 1 に軸承し、回転駆動装置 22に連繫している。前記ドラム2の開口面に は、透明な強化ガラス製の開閉板3を配備し、そ の中央部に本考案の特徴をなす軸受部材 4 を設 15 いる。 け、減圧機構5および噴霧機構7をドラム2内に 導通している。

前記軸受部材 4 は、開閉板 3 に対し、筒軸中心 をドラム枢軸21の軸中心線に揃えて一体に突設 グ42および両側にオイルシール43, 43を介 して軸承された内筒44と、内筒44中へ係脱可 能に嵌装され減圧機構5および噴霧機構7を支持 した支持部材 4 5 とからなり、前記内筒 4 4 の内 形成して支持部材 4 5 の係脱性を考慮している。

支持部材 4 5 は、内筒 4 4 におけるテーパ孔の 小径部に適合する基板 4 6 の外周に固定筒 4 7 を 設けてなり、該固定筒47の外面は内筒44のテ ーパ孔に適合する逆テーパに形成し、適所にシー 30 考慮している。 ル用リング48を備えて両筒41,44間への粉 体の侵入を防止している。

減圧機構 5 は、前記支持部材 4 の基板 4 6 に対 し、内外に連通して弁筒51を取付け固定し、そ 3を備えた吸込管52を取付けると共に、弁筒5 1の吸気側は、管路上にコールドトラツブ54を 有す吸気管55を介して真空ポンプ56に接続し ている。

パ状の弁座58が形成され、該弁座58には、親 子シリンダー6における外側ピストン杆61に支. 持された弁板62を対向配備し、ピストン杆61 の進退動作により弁孔57を開閉し、ドラム2内

を減圧乃至真空となす。親子シリンダー 6 におけ る内側ピストン杆64は、前記外側ピストン杆6 1の内孔および弁板62の軸孔63を貫通して進 退可能に配備された中空管であつて、該ピストン 第1図は本案に係る粉体処理装置の概略図を示 5 杆64の先端閉口は、外周に鍔部65を有す塞ぎ 板 6 6 にて密閉し、鍔部 6 5 が弁板 6 2 の内側面 に接合時、軸孔63に対応する管壁に通気孔67 を穿設すると共に、ピストン杆64の基端は親子 シリンダー6より外方へ突出させ閉口部68をフ る。回転ドラム2は、前面に円形開口面を開設 10 イルター69を介して大気に連通しており、弁板 **62にて弁孔57を閉成し、このとき、内側ピス** トン杆 6 4 を前進して通気孔 6 7 を吸込管 5 2 内 に位置させることにより、ドラム内の真空破壊お よびフィルター53を空気清掃するようになして

噴霧機構 7 は、前記基板 4 6 に対し、弁筒 5 1 に隣接して支持筒71を突設し、該支持筒71に 給液管 72 を貫通支持して先端に噴霧ノズル 73 を取付け、且つ給液管72基端をポンプ74を介 された外筒41と、この外筒41中へ、ベアリン 20 してゴールドトラップ54の液排出口に接続して いる。

. 支持部材 4 5 における基板 4 6 の内側には、任 **意加熱装置 8** を取付け固定し、ドラム内を加熱す るようになしている。また、基板46の内側に 孔は、内側端が小径、外側端が大径なテーパ孔に 25 は、開閉板3の内面に接触したワイパー即ち摺擦 拭き具31の基端を取付けている。

> 更に、開閉板3に上方には、上端にライナーを 備えて移動可能且つ傾動および伸縮調節可能な吊 り具9を配備して、開閉板3の開閉時の作業性を

次に、本案装置を粉体の造粒処理に実施する場 合を説明する。先ず、造粒しようとする粉体をド ラム2中へ収容して開口面を密閉し、駆動装置2 2 を作動してドラムを回転させ粉体を均一に混合 の内孔にはドラム側に突出し先端部にフィルタ5 35 する。一方、真空ポンプ56を作動してドラム2 内を真空となした後、噴霧機構7を作動して真空 条件下のドラム内へ溶媒又は溶液を噴霧する。噴 務された溶媒又は溶液は、同真空条件下の粉体に 対し瞬時に拡散侵透し、造粒される。一方、加熱 前記弁筒51の内孔には、弁孔57を囲みテー 40 装置8によつてドラム内は乾燥状態を呈してお り、粉体結合作用後の溶媒は直ちに気化し、フイ ルター53より吸気管55を経てゴールドトラツ プ54に回収される。溶媒又は溶液の噴霧による 造粒終了後、混合および乾燥を適当時間に亘り継 続することにより、造粒品として安定化する。上記の作業中、ドラム内の拭き具がドラムの回転によって開閉板に相対的に摺擦し、潰掃されており、ドラム内の粉体を外部から監視しながら処理できる。

次に、造粒品の取出し、ドラム内の洗滌および 噴霧ノズル 7 3、フィルター 5 3 を清掃する場合、開閉板 3 をドラム 2 から取外すことにより、 噴霧ノズル 7 3 およびフィルター 5 3 はドラム 2 内から脱出し、ドラム 2 内の造粒品の取出し、洗 10 滌を行ない、一方、ノズル 7 3 およびフィルター 5 3 は、ドラム外方で着脱或いは清掃でき、従つ て、附着した粉粒体がドラム内へ落下することが

ない。又、本案装置を粉粒体の被膜形成に実施する場合、噴霧溶媒に任意被膜剤を溶かすことにより、実現できる等、構成簡易にして所期の目的を 達成した効果を有す。

6

5 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る粉体処理装置の縦断面 図、第2図は開閉板に配設した軸受部材部分の拡 大断面図、第3図は開閉板に配設された給液管導 入部分の拡大断面図である。

2 ·····・ドラム、3 ·····・開閉板、4 ····・軸受部材、5 ····・・減圧機構、7 ····・・噴霧機構、7 3 ····・・
ノズル。



